量子ドット・フォトニック結晶ナノレーザー ― 単一人工原子レーザーを中心にして ― 荒川 泰彦・野村 政宏・岩 本 敏

Quantum Dot Photonic Crystal Nanolasers

Yasuhiko ARAKAWA, Masahiro NOMURA and Satoshi IWAMOTO

Evolution of semiconductor lasers includes novel nanostructures and new physical concepts. Proposals of heterostructure and quantum dot are good milestones and had a notable impact on the development of semiconductor lasers. In general, a larger number of quantum dot is advantageous to lasing characteristics, but this is not the case with a laser possessing an ultra-high-*Q* cavity; ultimately, optical gain of a single quantum dot enables lasing oscillation. Semiconductor nanocavities can provide favorable environment for single-quantum-dot-lasing due to high-*Q* and enhanced light-matter interaction resulting from an extremely small modal volume. In this paper, we describe cavity quantum electrodynamics in a single quantum dot-nanocavity system and and related researches on nanolasers. Then, we discuss our recent advances in physics of semiconductor single quantum dot-photonic crystal nanocavity lasers in both weak and strong coupling regimes. We also describe future outlook for single quantum dot lasers.

Key words: nanolaser, single artificial atom laser, quantum dot, photonic crystal, cavity quantum electrodynamics

昨年生誕 50 周年を迎えたレーザーは,基礎科学やさま ざまな分野で用いられ,現代社会に不可欠なものとなって いる.特に半導体レーザーは,高度な結晶成長技術と量産 技術に立脚して,小型で高電力効率,高速変調可能,低コ ストの光源として確立した.その応用範囲は情報通信のみ ならず,光記録,ディスプレイ,励起用光源など,きわめ て広い.半導体レーザーは,各時代における新たなナノ構 造や物理概念を伴って進化してきた.1963年の Kroemer によるダブルヘテロ構造の提案¹⁾や,1982年の荒川・榊 による量子ドットの提案²⁾などは,その例であり,半導 体レーザーのその後の発展に大きなインパクトをもたら した.

量子ドットは、原子の中心力場ポテンシャルに相当する 多次元井戸型ポテンシャルを形成することにより、電子の エネルギーの完全な離散化を実現しているため、人工原子 ともよばれている.量子ドットレーザーは、最も低い閾値 電流密度を達成するとともに、高い温度安定性を示すなど すぐれた特性を達成してきており,2010年には,わが国 のベンチャー企業である QD レーザ社から市場への出荷が 開始された.

半導体レーザーの閾値電流は、共振器の光閉じ込め能力 (Q値)、媒質の利得、内部損失等で記述されるレーザー発 振条件によって決まる.量子ドットレーザーの場合、一般 には、活性層内の量子ドットの数が多ければ、より高い利 得を達成できるので望ましい.しかし、共振器のQ値が 高くなると、低い利得で発振条件に到達できるために、む しろ量子ドットの数が少ないほうが低い閾値電流を実現で きる.これは、透明化条件を実現するために、少なくとも 活性層中の全量子ドットの半数は励起する必要があること に起因する.Q値がきわめて高い場合には、さらに量子 ドットの数を減らすことができ、究極的には単一の量子 ドットの利得によりレーザー発振が可能になる.

一方,共振器の寸法が光の波長程度,あるいはそれ以下 の微小共振器を有するレーザーはナノレーザーとよばれ,

東京大学生産技術研究所(〒153-8505 東京都目黒区駒場 4-6-1) E-mail: arakawa@iis.u-tokyo.ac.jp



図1 共振器量子電磁力学的効果による光と物質の相互作用の違いと、系に重要な要素.

現在広く注目を集めている。特に,高いQ値を実現でき る場合には,共振器電磁力学が光と物質間の相互作用に強 くかかわることになる。これにより,従来の単純なレー ザー発振理論に新たな物理を付加することが必要になる。

本稿では、おもな半導体微小共振器とその系における物 理を記述する共振器量子電磁力学について簡単に紹介し、 ナノレーザーについて述べる.そして、近年筆者らによっ て報告された単一半導体量子ドット-フォトニック結晶ナ ノレーザーについて論じる.

1. 半導体微小共振器の物理とナノレーザーの特性

1.1 微小共振器における物理

微小共振器を用いると,局所的電磁場強度と電磁場状態 密度を人工的に制御できるため,電磁場モードと共振器内 の物質との相互作用を制御できる.このように人工的に電 磁場環境が制御された系における光と物質の相互作用を記 述するのが,共振器量子電磁力学とよばれる研究分野であ る.本分野を代表する現象として,自然放出レートの増強 および抑制(パーセル効果)と,物質と共振器電磁場モー ド間のエネルギーの可逆的な交換(真空ラビ振動)がある (図 1).

最も基本的な構成である、単一共振器モードと単一二準 位からなる系における相互作用は、Jaynes-Cummings モ デルで記述される.本系における物理は、共振器モードの 減衰レートκと電子系の減衰レート Γ および光-物質結合係 数gの3つのパラメーターの大小関係によって、弱結合お よび強結合領域に分類される.本章で扱う量子ドットナノ 共振器系においては、 κ は Γ に比べて桁違いに大きいた め、 κ とgの領域を強結合領域に分類する.強結合領域に おいては、光子が共振器から出る前に二準位系に放出、再 吸収される過程を繰り返す. これが真空ラビ振動であり, 周波数領域では真空ラビ分裂として 3.1 節で紹介されるよ うな2つのピークとして観測される. 1992 年に半導体にお いて初めて真空ラビ分裂が観測されて以来³,半導体微小 共振器系で共振器量子電磁力学に関する多くの実験がなさ れており,単一人工原子レーザーにおける現象もこの物理 で記述される. 誌面の都合上,基礎的な内容については扱 わないが,興味のある読者は量子光学の教科書⁴⁾を参照 されたい.

1.2 ナノレーザー研究のあゆみ

ナノレーザーが示す特徴的なレーザー特性は、共振器量 子電磁力学で記述される物理に立脚する。ナノレーザーの 定義は明確にはなく発振波長にもよるが、レーザーモード の体積が1µm³程度よりも小さいレーザーはこの範疇に属 するといえよう、本質的なのはその絶対的なサイズではな く、モード体積が閉じ込められる光の波長立方と同程度に なることで、光と物質の相互作用の仕方が真空中と大きく 異なるという点である。この発光体の自然放出レートの制 御は 1946 年に Purcell によって提唱され⁵⁾, 1983 年に単一 原子による実験的な報告がなされている⁶⁾ このパーセル 効果を利用すると,自然放出が高効率に共振器モードに結 合するため、大幅な低閾値化が可能になる、ナノレーザー を作製するためには、モード体積が閉じ込められる光の波 長立方と同程度 ($\sim \lambda/n$)³であり、高い Q 値をもつナノ共振 器を用意する必要があるが、回折や散乱があるため、この 2つを両立させるのはそれほど容易ではない。現在、微小 モード体積と高い Q 値を両立する構造として、マイクロ ディスク構造やピラー構造、フォトニック結晶ナノ構造を 用いたものが作製されており、それぞれ構造に依存した特 徴がある⁷⁾ さらに、最近では金属で囲んだナノレーザー の実現もされているが、金属を用いる場合には、その高反



性. 枠内の値はβの値.

射率の活用と損失の回避のバランスが重要になる.本節で は、微小共振器の中で最もモード体積を小さくできるフォ トニック結晶ナノ共振器を中心に述べることにする.

ナノレーザーの実現は、1990年代の急速な半導体ナノ 加工技術の進歩と、良質な利得媒質を提供する結晶成長技 術の進歩によってもたらされた。構造はおもにスラブ状の 二次元構造が用いられている。1999年に初めて二次元 フォトニック結晶ナノ共振器系で量子井戸を利得媒質に用 いた低温パルス発振が報告され⁸⁾, 2006年には量子ドット を利得媒質に用いて応用上重要な室温連続発振も報告され ている⁹⁾ 2004 年に電流注入発振に成功した例がある が¹⁰⁾,ほとんどは光励起である。また、一次元および三 次元フォトニック結晶ナノ共振器系におけるレーザー発振 も報告されている^{11,12)}.シリコンフォトニクス用光源とし ての研究も進められており、シリコン基板上のⅢ-V族半 導体ナノレーザーが実現されるなど^{13,14)},応用への展開が 着実に進み、産業界の関心が高まっている、マイクロピ ラー構造を用いた研究も進んできており、興味のある読者 は文献15)を参考にされたい.

1.3 レーザー特性

ナノレーザーのレーザー特性は、パーセル効果による自 然放出レートの変化によって、従来のレーザーの特性と大 きく異なる。発光体からの全自然放出に対して共振器モー ドに結合する自然放出の割合を自然放出結合係数 β とよ び、 β の値によって光入出力(L-L)特性が大きく異なる。 図2は、フォトニック結晶ナノレーザーに典型的な物理パ ラメーター値を用いて、非発光プロセスが無視できる状況 で β のみを変化させたときのL-Lカーブの計算結果であ る。利得やQ値、発光、非発光再結合レートによって振 る舞いは変化するが、特に発光が β の値に大きく影響さ れる発振前での振る舞いが、大きく異なることがわかる。 自然放出領域では、 β が大きいと放出された光子が高い割

合で共振器モードに結合するため、出力は B に大きく依 存する、一方、発振後は誘導放出が発光を支配するため、 βに大きく依存しなくなる。通常のファブリー・ペロー型 半導体レーザーでは、Bの値は10⁻⁵程度の小さい値である が、フォトニック結晶ナノ共振器レーザーでは閾値付近の 変移がゆるやかで、1に近い値が数多く報告されている. 非発光再結合の影響が無視できる場合、Bが1のとき、L-Lカーブは直線となって変曲点は存在せず, 無閾値のよう にみえる. そのため $\beta = 1$ のレーザーを無閾値レーザーと よぶが、やはり発振閾値前後で光子統計が異なるので、閾 値がないわけではない. 高いβ値を有するレーザーは, 自然放出領域からレーザー発振領域への移行がきわめて緩 やかなため、実験においてはレーザー発振の判定には注意 が必要である.その判定には、L-Lカーブの振る舞いと一 次のコヒーレンスを反映した線幅や二次のコヒーレンスで ある光子相関関数の励起強度依存性を合わせたデータか ら,多角的にレーザー発振の検証が行われるべきである.

2. 単一量子ドットナノ共振器レーザー一弱結合状態— 2.1 単一人工原子レーザー実現への取り組み

電磁場環境の人工制御を行うことによって、人工的な利 得媒質の微小極限である単一量子ドットの利得を利用した レーザー発振が可能になる。この単一量子ドットを十分に 高い Q 値を有するナノ共振器の中に入れた系を作製し、 励起レートを高くすることで共振器光子数が1を超えて レーザー発振に至る¹⁶⁾. その実現に向けた研究が行われて きており、単一の量子ドットとさまざまな半導体微小共 振器の弱結合系でレーザー発振の試みが報告されてい る¹⁷⁻¹⁹⁾.しかし、単一量子ドット利得のレーザー発振への 関与が十分に明らかにされておらず、より明確な単一量子 ドットレーザーの実現が待たれていた.われわれは最近, 高いQ値を有するフォトニック結晶ナノ共振器と高品質 の単一量子ドットの結合系を形成することにより、弱結合 と強結合状態の両方の条件下で単一量子ドットレーザーの 発振を実現することに成功した。本節と次節では、それら について紹介する.

2.2 単一量子ドット-フォトニック結晶ナノ共振器結合 系の作製

試料は GaAs 基板を用いて分子線エピタキシー法によっ て作製された.厚さ 700 nm の Al_{0.6}Ga_{0.4}As 犠牲層を成長 し,その上に厚さ 160 nm の GaAs スラブ層を成長した.こ のスラブ層には,密度が約 $1\sim 4\times 10^8$ cm⁻² の低密度 InAs 量子ドットが 1 層埋め込まれている.共振器と結合する量 子ドットのみの寄与をおもに観測できるよう,共振器の中



図3 フォトニック結晶ナノ共振器の走査電子顕微鏡 像(断面図)と、キャップなし量子ドット試料の原子 間力顕微鏡像(左)、および最低次モードの電界強度 分布(右).

には平均1個以下の量子ドットしか含まれない密度にした. この密度は,通常の量子ドットレーザーで用いられる 密度より2桁以上低い.

フォトニック結晶ナノ構造は、電子線描画およびドライ エッチング、ウェットエッチングを用いて作製し、図3に 示すようなエアブリッジ型の二次元フォトニック結晶スラ ブ構造である。円形空孔三角格子を用い、共振器には Γ-K方向に3つ、空孔のないL3型とよばれるナノ共振器を用 いた²⁰⁾. 図3の挿入図に、時間領域差分法により計算した 最低次共振器モードの電界強度を示す. 設計 Q 値は約 20 万で、光子が共振器に強く閉じ込められている様子がわか る.本系では量子ドットと共振器の位置関係はランダムで あるため、量子ドットが共振器モードの電界強度が強い 部分に位置する系をマッピングによって選定し、実験を 行った.

2.3 レーザー発振

図4(a)に示すような単一量子ドットナノ共振器系について光学測定を行った.量子ドット励起子発光(X)および共振器モード(C)が明瞭に観測されている.試料の温



度を変化させたとき, バンドギャップの変化による励起子 発光の波長変化が屈折率変化による共振器モードの波長の 変化よりも大きいことを利用し,温度制御により2つの モードの離調量 (Δλ)を精密に制御できる.図4(b)に, 27 Kから45 Kまで温度を変化させたときのフォトルミネ センス (PL) スペクトルを示す.Δλ が0に近づくと,共 振器モードの PL 強度が著しく増大する.これは,単一量 子ドットが共振器モードに弱結合することで,パーセル効 果によって量子ドットの発光レートが増大した状態をとら えたものである.

図5は、Δλ=0のときの光入出力プロットで、励起パ ワー50nW以上で急激に出力が増大し、レーザー発振領域 に達している。挿入図はレーザー閾値のΔλ依存性で、離 調による系の利得の増減を反映し、閾値が変化する様子が 観測されている。したがって、本系の大部分の利得が単一 量子ドットから供給されていることがわかる。これらの測 定に加えて、光子相関測定も行うことで、本系が単一量子 ドットを本質的な光子供給源として機能しつつ、レーザー 発振領域に達することが確認されている¹⁹.



図4 (a) 6K における PL スペクトル (15 nW). (b) 各離調量のときの PL スペクトル (60 nW).



3. 単一量子ドットナノ共振器レーザー一強結合状態 3.1 単一量子ドットナノ共振器における発光スペクトル

前章では,弱結合状態における単一量子ドットを主たる 利得とするレーザー発振について論じた.しかし,真に単 一量子ドットのみがレーザー発振に寄与しているのかどう かを明確にすることは,容易ではない.一方,もし強結合 状態を保ちつつ発振閾値到達を実現できれば,単一量子 ドットの寄与を保証することができる.その観点から,強 結合状態でのレーザー発振の実現は重要である.

図6(a)に、 $\Delta\lambda$ が大きいときのPLスペクトルを示す. 短波側が量子ドット、長波側が共振器モード(Q値~20,000) である.温度チューニングにより $\Delta\lambda$ =0にしたとき、図6 (b)に示すように、共振器モードと単一量子ドット励起子 発光が重ならずに2つのピークを示した.これは、本系に おける光-物質相互作用が強いため、光と励起子が励起子 ポラリトンとよばれる新しい固有状態を形成するためであ る.この分裂は真空ラビ分裂とよばれ、系の光-物質相互 作用が強いほど分裂幅が大きくなる.その結合の強さを示 す指標である励起子-共振器モード結合強度gは約70 μ eV であった.励起強度が高い場合はレーザー発振し、図6 (c)に示すように1本のシャープなスペクトルになった.

3.2 強結合領域におけるレーザー発振の実現

図7(a)と(b)に、PLスペクトルの励起強度依存性 と、2つのポラリトンブランチをVoigt 関数で解析した L-L プロットおよび線幅をそれぞれ示す.低励起(25 nW)で はポラリトンダブレットが明瞭に観測されており、励起強 度を上げるにしたがって単一ピークになる.図7(b)のL-Lプロットにおいて、片方のブランチは励起強度の増加に ともない非線形な出力の増加とともにレーザー発振に至 り、急激な線幅の狭窄化が観測された.プロットの変曲点 で定義される閾値は約90 nWである.ここで特に重要なこ とは、図7(a)に示す閾値における PL スペクトルがいま



図7 (a) さまざまな励起強度における PL スペクトル. (b) 各ブラ ンチの L-L プロット(上段)と線幅の励起強度依存性(下段).

だダブレットを形成していることである.ここで物理的な 描像を考えてみると, 閾値においては不可逆現象である誘 導放出が徐々に始まっているにもかかわらず, 量子が共振 器モードと単一量子ドット間でコヒーレントにやりとりが なされる真空ラビ振動が部分的に維持されている状況が実 現されていることになる.無論, 閾値よりも励起強度が十



図8 (a) 実験系の概略図. (b) 光子相関関数の例. (c) 実験および計算された g⁽²⁾(0) の値と平均共振器光子数の励起強度依存性.

分に高い場合の完全なレーザー発振状況下では,誘導放出 が光子生成過程を支配する.しかし,系の重要なパラメー ターであるgや κ次第では,誘導放出が始まっている閾値 付近でも真空ラビ振動が部分的に存在することが実験的に 示唆されたことは興味深い.

図8(a) に示す Hanbury-Brown Twiss 型の光子相関測定 法を用いると,発光体からどのような物理によって光子が 放出されるかを調べることができる。発光体からの光子を 2つの行路に分離して、それぞれの行路に入った光子を 別々の光検出器で測定する. 片方の光検出器が光子を検出 したときをスタート、もう一方が検出したときをストップ とするように電気的に設定すると、図8(b)に示すような 光子相関関数をプロットできる。例えば検出系の時間分解 能よりも十分に長い時間において、光源から光子が1つず つ放出されているとすると、遅延時間ゼロの値(一般に g⁽²⁾(0) と表記されることが多い) はゼロとなる.本実験 では、弱励起下では単一光子発生素子として機能すること を示すアンチバンチング特性 (g⁽²⁾(0)<1) が観測され, 闘 値近傍においてはバンチング特性 (g⁽²⁾(0)>1) が観測さ れ、強励起下では $g^{(2)}(0) \sim 1$ となり、レーザー発振領域に 到達したことを示している.

計算機シミュレーションから、これらの実験データについて物理的な考察を行った.量子マスター方程式を用いて、さまざまな励起強度における PL スペクトル、平均共振器光子数および $g^{(2)}(0)$ を求めることができる.閾値における単一量子ドットからの光子供給を 80%としたとき、 $g^{(2)}(0)$ の励起強度依存性はこれらの実験的な $g^{(2)}(0)$ の振る舞いをよく再現した.また、計算によって求めた閾値および強結合限界励起レートはおのおの 590 GHz と 800 GHz であり、計算からも閾値において強結合状態が部分的に維持していることが示唆されており、図 8 (c) に示す閾値を示す点線と強結合限界を示す破線の間の励起領域では、可逆過程である真空ラビ振動と不可逆過程である誘導放出が共存していると考えられる.

以上,2003年にトラップ原子を用いて実現された強結 合領域におけるレーザー発振²¹⁾は,2010年になって単一 人工原子(すなわち単一量子ドット)と高Q値フォトニッ ク結晶ナノ共振器において達成された²²⁾.この実験結果 は、単一量子ドットレーザーの実現問題に一定の決着をも たらしたといえよう.

単一人工原子レーザーは、その系自体が興味深い学術的 研究対象であるだけでなく、極限的ナノレーザーとしての 魅力的な特性から、将来さまざまな光源に用いられること が期待できる.しかし、その特性を生かすためには克服す べきいくつかの課題がある.例えば、共振器内の所望の位 置に量子ドットを配置する技術が重要であるため技術開発 が進んでいる²³⁾が、加工した基板を用いた位置制御方式 では、量子ドット周辺のキャリヤートラップへのキャリ ヤーの出入りに起因するスペクトル拡散による量子ドット の線幅の増大や、非発光再結合が発光効率の低下をもたら すなどの課題があり、いまだ十分ではない.しかし、さら なる結晶性の向上や励起法の工夫によって解決されると期 待でき、応用にむけた非常に有望な技術といえる.

ナノ共振器を舞台にした単一人工原子による固体中の量 子電磁力学の基礎研究は、この10年で急速に展開されて きた.今後は、この量子電磁力学を完全に制御し、究極の ナノレーザーの魅力的な特性を生かすとともに、共振器ポ ラリトンレーザーを含む、新たなコヒーレント光発生素子 などへの展開を期待したい.1990年代では理論的対象に とどまっていた単一発光体レーザーが、固体中の単一人工 原子レーザーとして実現されたことは、長年このレーザー の実現を夢見てきた筆者にとって感慨深いものがある。今 後、科学としての固体の量子電磁力学の深化と、応用に向 けたさらなる進展を期待したい.

本稿で紹介した研究は,文部科学省科学技術振興調整費 により遂行されたものであり,共同研究者である熊谷直人 氏,太田泰友氏に感謝する.

文 献

- H. Kroemer: "A proposed class of heterojunction injection lasers," Proc. IEEE, 51 (1963) 1782–1783.
- Y. Arakawa and H. Sakaki: "Multidimensional quantum well lasers and temperature dependence of its threshold current," Appl. Phys. Lett., 40 (1982) 939–941.
- C. Weisbuch, M. Nishioka, A. Ishikawa and Y. Arakawa: "Observation of the coupled exciton-photon mode splitting in a semiconductor quantum microcavity," Phys. Rev. Lett., 69 (1992) 3314–3317.
- 4) 例えば、松岡正浩、江馬一弘、平野琢也、岩本 敏(監):基 礎からの量子光学(オプトロニクス社, 2009).
- 5) E. M. Purcell: "Spontaneous emission probabilities at radio frequencies," Phys. Rev., **69** (1946) 681.
- P. Goy, J. M. Raimond, M. Gross and S. Haroche: "Observation of cavity-enhanced single-atom spontaneous emission," Phys. Rev. Lett., 50 (1983) 1903–1906.
- G. Khitrova, H. M. Gibbs, M. Kira, S. W. Koch and A. Scherer: "Vacuum Rabi splitting in semiconductor," Nat. Phys., 2 (2006) 81–90.
- O. Painter, R. K. Lee, A. Scherer, A. Yariv, J. D. O'Brien and P. D. Dapkus: "Two-dimensional photonic band-gap defect mode laser," Science, 284 (1999) 1819–1821.
- 9) M. Nomura, S. Iwamoto, K. Watanabe, N. Kumagai, Y. Nakata, S. Ishida and Y. Arakawa: "Room temperature continuous-wave lasing in photonic crystal nanocavity," Opt. Express, 14 (2006) 6308–6315.
- 10) H.-G. Park, S.-H. Kim, S.-H. Kwon, Y.-G. Ju, J.-K. Yang, J.-H. Baek, S.-B. Kim and Y.-H. Lee: "Electrically driven single-cell photonic crystal laser," Science, **305** (2004) 1444–1447.
- Y. Gong, B. Ellis, G. Shambat, T. Sarmiento, J. S. Harris and J. Vuckovic: "Nanobeam photonic crystal quamtun dot laser," Opt. Express, 18 (2010) 8781–8789.
- 12) A. Tandaechanurat, S. Ishida, D. Guimard, M. Nomura, S. Iwamoto and Y. Arakawa: "Lasing oscillation in a three-dimensional photonic crystal nanocavity with a complete bandgap," Nat. Photonics., 5 (2011) 91–94.

- 13) B. Ben Bakir, Ch. Seassal, X. Letartre, Ph. Regreny, M. Gendry, P. Viktorovitch, M. Zussy, L. Di Cioccio and J. M. Fedeli: "Room temperature continuous wave operation in a photonic crystal microcavity laser with a single layer of InAs/InP self-assembled quantum wires," Opt. Express, 14 (2006) 9269–9276.
- 14) K. Tanabe, M. Nomura, D. Guimard, S. Iwamoto and Y. Arakawa: "Room temperature continuous wave operation of InAs/GaAs quantum dot photonic crystal nanocavity laser on silicon substrate," Opt. Express, 17 (2009) 7036–7042.
- S. Reitzenstein and A. Forchel: "Quantum dot micropillars," J. Phys. D, 43 (2010) 033001.
- 16) G. Bjork, A. Karlsson and Y. Yamamoto: "Definition of a laser threshold," Phys. Rev. A, 50 (1994) 1675–1680.
- 17) Z. G. Xie, S. Gotzinger, W. Fang, H. Cao and G. S. Solomon: "Influence of a single quantum dot state on the characteristics of a microdisk laser," Phys. Rev. Lett., **98** (2007) 117401.
- 18) S. Reitzenstein, C. Bockler, A. Bazhenov, A. Gorbunov, A. Loffler, M. Kamp, V. D. Kulakovskii and A. Forchel: "Single quantum dot controlled lasing effects in high-Q micropillar cavities," Opt. Express, 16 (2008) 4848–4857.
- M. Nomura, N. Kumagai, S. Iwamoto, Y. Ota and Y. Arakawa: "Photonic crystal nanocavity laser with a single quantum dot gain," Opt. Express, 17 (2009) 15975–15982.
- 20) Y. Akahane, T. Asano, B.-S. Song and S. Noda: "Fine-tuned high-Q photonic-crystal nanocavity," Opt. Express, 13 (2005) 1202– 1214.
- 21) J. McKeever, A. Boca, A. D. Boozer, J. R. Buck and H. J. Kimble: "Experimental realization of a one-atom laser in the regime of strong coupling," Nature, 425 (2003) 268–271.
- 22) M. Nomura, N. Kumagai, S. Iwamoto, Y. Ota and Y. Arakawa: "Laser oscillation in a strongly coupled single-quantum-dotnanocavity system," Nat. Phys., 6 (2010) 279–283.
- 23) K. Hennessy, A. Badolato, M. Winger, D. Gerace, M. Atature, S. Gulde, S. Falt, E. L. Hu and A. Imamoglu: "Quantum nature of a strongly coupled single quantum dot-cavity system," Nature, 445 (2007) 896–899.

(2011年5月13日受理)